

(11)Publication number:

02-217329

(43)Date of publication of application: 30.08.1990

(51)Int.CI.

CO3B 37/014 GO2B 6/00

(21)Application number: 01-038340

(71)Applicant: SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

(22)Date of filing:

20.02.1989

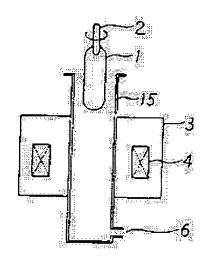
(72)Inventor: OGA YUICHI

ISHIKAWA SHINJI KANAMORI HIROO YOKOTA HIROSHI KYODO TSUNEHISA

# (54) PRODUCTION OF GLASS PREFORM FOR OPTICAL GLASS FIBER (57)Abstract:

PURPOSE: To prolong longevity of a furnace core tube and enable high quality of a preform by subjecting a fine glass particulate substance dehydrated in a quartz furnace core tube to fluorinating treatment in a furnace core tube of an SiC substrate in a process for subjecting an SiO2-based fine glass particulate substance to the fluorinating treatment and producing a preform.

CONSTITUTION: A cellular glass preform 1 is preheated and dehydrated at about ≤1100° C in an atmosphere containing a dehydrating agent, such as Cl2 gas, in a quartz furnace core tube. A gas (He, SiF4, O2, etc.) is then introduced from an introduction port 6 into a furnace core tube 15 of high-purity carbon or SiC, internally mounted in an electric furnace 3 and coated with SiC. the preform 1 is subsequently heated in the gas atmosphere at about 1200–1400° C to carry out fluorinating treatment. The preform 1 is then heated at about 1500–1650° C in an He atmosphere to carry out transparentizing. The longevity of the quarts furnace core tube and furnace core tube, such as the SiC, is prolonged to provide a high-quality preform.



# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision

of rejection Date of extinction of right

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# ⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-21

<sup>7</sup>2-217329

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)8月30日

C 03 B 37/014 G 02 B 6/00 .356 A

8821-4G 7036-2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

**②発明の名称** 光フアイバ用ガラス母材の製造方法

②特 願 平1-38340

⊘出 顧 平1(1989)2月20日

⑫発 明 者 大 賀 裕 一 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社

横浜製作所内

⑫発 明 者 石 川 真 二 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社

横浜製作所内

@発 明 者 金 森 弘 雄 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社

横浜製作所内

⑩発明者横田 弘 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社

横浜製作所内

创出 願 人 住友電気工業株式会社 大阪府大阪市中央区北浜 4 丁目 5 番33号

砂代 理 人 弁理士 内 田 明 外3名

最終頁に続く

明知「曹

1. 発明の名称

光ファイバ川ガラス母材の製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) SIO. を主成分とするガラス微粒子体を非累系ガスを含むガス雰囲気中にて加熱する非素低加処理により非素を含んだ光ファイバ用母材とする方法において、上記ガラス微粒子体を予め石英炉心管中で脱水し、しかる後に設ガラス微粒子体をSICをコーテイングした高純度カーボンが心質又は高純度SICが心質中で非素添加処理することを特徴とする光ファイバ用ガラス母材の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本類明は光ファイバ川ガラスル材の製造方法に関し、詳しくは多孔質ガラス体を高温炉中にて非常添加を行なう際に該高温炉の炉心質の劣化や消耗を防止できて高品質な光ファイバ用ガラス母材を得る製造方法に関するものである。

〔従来の技術〕

光ファイバ川ガラス母材を製造するための高温炉の炉心管材料としては、従来石英が用いられており、例えば特開昭 5 7 - 1 7 4 3 3 号公報に提案される構成は第 2 図の如くである。 第 2 図中1はガラス微粒子体(以下、多孔質母材とも称らられて、回転及び上下動可能な始 2 に取りつけられている。 3 は電気炉、 4 はカーボン等の発気は下のであって、 石英炉心炉である。 6 はガス 供給口であって、 石英炉心管 25内に例えばほん C e. 、 非素系ガス等のガスを供給する。 このように構成された高温炉で多孔質母材 1 を加熱による吸収がなく、また O H 基吸収の実質的にない光ファイバ用ガラス母材が得られる。

(発明が解決しようとする課題)

上記の方法の問題点は、高温で使用するため、 石英炉心質の寿命が短いことである。以下、この 点を説明する。石英を1200℃以上に加熱した ときに、「失道」という現象が起きることが知ら

> FP04-0272-00WO-XX 104. 9.14

SEARCH REPORT

更に、石英炉心質を使用して非素添加処理する場合、非素によって石英がエッチングされ、炉心質の石英中の不純物が多孔質は材に混入し、高品質の光ファイバ用ガラス単材が得られないという問題があった。

これに対し、石英以外の材質の炉心質も使用されているが、高温炉の耐熱炉心質として高純度カーボン製の炉心質を使用すると、400℃以上で酸化消耗が起こり、母材取り出し時に大気の混入

とを特徴とする光ファイバ川ガラス母材の製造方 法である。

#### (作用)

ř.

以下、関節を参照して本発明を説明する。新し 図は本発明の実施想線を説明する機略図であって、 回転かつ上下動可能な軸2に取り付けられている **多孔質ガラス母材1は、予め石英炉心質中で C ℓ**s ガス等の脱水剤を含む雰囲気中で1100℃以下 に加熱することにより脱水処理しておく。15が炉 3内に内装されたSICをコーテイングした高純度 カーポン炉心管又は高端度 Si C 炉心管である。 B は上記炉心質15内にガス(Ne. SIF., Oa等)を供 給するために、炉心質6の下端に設けられたガス **導入口である。 非素低加処理の条件として一例を** 挙げると非素添加用ガスとしてSi Fi. Si,F. 等の 弗希系ガスを含む雰囲気中で温度1200~14 . 00℃程度に加熱する等である。弗素添加処理後 の透明化は地雰囲気中で1500~1650℃程 皮に加熱して行なうことができる。

前、カーボン炉表面のSICコーテイングは、通

本発明の目的は、このような従来法による価格 低減の妨げを取り除くこと、すなわち炉心質の寿 命を延長でき、しかも従来法と同程度の高品質の 光ファイバ川ガラスル材を製造できる方法を提供 することにある。

#### (課題を解決するための手段)

本発明はSiOsを主成分とするガラス微粒子体を非常系ガスを含むガス芽頭気中にて加熱する那深 低加処理により非常を含んだ光ファイバ用 母材と する方法において、上記ガラス微粒子体を予め石 英炉心質中で脱水し、しかる後に該ガラス微粒子 体をSiCをコーティングした高純度カーボン炉心 智又は高純度SiC炉心質中で那素添加処理するこ

本発明の作用の第1としては、非素低加処理用の高温炉の炉心管の基材として、SICをコーティングしたカーボン又はSICを使用しているため、高温に保持した場合にが心質が劣化することがない。そのため、昇降温の辿さに注意しさえずれば、何回でも昇降温して使用することが可能となる。

第2に、少なくとも基材表面はSICであるため、 が心質部材の酸化消耗が無く、ガス透過性も無い ことから、雰囲気ガスが系外に漏れることはなっく、 カーボン又はSIC中の不能物が光ファイバ用母材 中に進入することもない。

しかしながら、SIC材質の特性として、Ce.ガスにより変色、劣化してしまう問題がある。本乳明では多孔質母材の脱水処理工程は、石英炉心質

温度 1 3 7 0 ℃、雰囲気 Si Fi / 作 = 3 %、下降速度 3 mm / 分にて行った。続いて同一炉にて、 1 8 0 0 ℃に昇温し、16 雰囲気、下降速度 5 mm / 分にて透明ガラス化した。焼精体外径 8 0 mm φ、及さ3 0 0 mm である。比超析率差 Δ n = (n(Si0,) - n(F)] / n(Si0,)は、 - 0.3 4 %であった。

上記で得られたガラス内材を用いて、純粋石英コア・シングルモードファイバを作製し、 伝送損失を評価したところ、 波長 l. 3 pm. l. 5 5 pmでの伝送損失はそれぞれ 0. 3 1 db/km. 0. 1 7 db/kmの特性が得られ、不純物の存在も認められずH. 試験(1 0 0 で× 2 0 時間)後も異常ピークは認められなかった。また、石英炉心質についても昇降温を繰り返したが、破損しなかった。

第3図に本実施例に係る上記シングルモードファイバの構造と肛折串分布を示した。同図の機能はファイバの径方向長さ(μ)、報館は肛折串差である。

## 実施例 2

予め石夾垣心秤にて脱水処理を施したガラス微

この場合には の材を除去する必要はない。また、以上の方はでパーナーは複数本使用してもよ

本発明の方法を適用するガラス微粒子体の組成については、特に制限されるところはない。 【実施例】

#### 电施钢 1

予め石英炉心管で脱水処理を施したSIO。を主成分とするガラス微粒子体を、第1図の装置を用いて木発明により非素抵加処理した。詳細は以下の通りである。

ガラス微粒子体は直径 1 4 0 mm が、長さ5 0 0 0 mm であり、VAD法で製造したものである。 終多孔質母材を如 2 図に示す石英炉心管中に抑入し、温度 1 0 0 0 である。 終多度 5 mm / 分にて脱水処理した。脱水処理の後、取り出した多孔質母材の直径、 長さは処理的と同じであった。以上のようにして脱水処理した多孔質母材をSiCをコーティングした高純波カーボン炉心管中に挿入した(第1図)。弗索添加処理は、

粒子体をファ素添加処理した。このときの母材径、 温度条件、ガス条件等はすべて実施例(と同じに した。

上記で得られた母材を用いて純粋石英コアシングルモードファイバを作製したところ、波 長 1.3 mm、 1.5 5 mmにおける伝送 14 失 は、 それぞれ 0.3 1 dB / km . 0.1 7 dB / km であり、 不純物の存在 6 20 められなかった。また、 11. 試験 ( 1 0 0 ℃ × 2 0 時間) 後も異常ピークは 12 められなかった。 は kb b b l i

実施例」と同様に予め石灰炉心質にて脱水処理を施したガラス像粒子体を、 L ppm の絹を含みかつカーボン層を有しない石灰ガラスからなる石灰炉心質を使用した以外は、実施例 I と全く同条件でファ素添加処理して、実施例 I と同様にファイバを製造した。

得られたファイバの残留水分は 0.0 l ppm であった。また解に由来する吸収が 1.3 0 m 近傍まで存在したが、この値は従前の吸収に比べると充分低く、その吸収 L は 0.8 m の 放送で 2 ~ 3 dB/km

であった。しかしなが 炉心管の内壁は著しく エッチングされており が 放性の上で問題のある ことが判明した。

比权例 2 (石英炉心質の耐熱性)

カーボン炉心管の代わりに石英炉心管を用いた 以外は実施例 1 の方法を繰り返して行ったところ、 石英炉心管が透明化時に引き伸びてしまい、再使 用が不可能となった。

比較例3(石英炉心質のエッチング)

比較例 2 で SI F. の 代わりに S F. を 用いたところ、石 英 ガラス 炉 心 智 が 著 しく エッチング され、 ヒータ 近 傍の 炉 壁 に ピンホール が 生 じ た。 ま た、 得 られた ガラス 母 材 に は 散 ppm という 大量の 水分が 存在していた。 もちろん、 炉 心 智 の 引き 仲 び も 著 しく、 再使 用 は 不可能であった。

以上の実施例、比較例の結果をみれば、本発明により炉心質の損傷なく、高品質な光ファイバ用の材を製造できることが明らかである。なむ、以上はソーン炉の炉心質を例に挙げて説明したが、本発明は均熱炉炉心質に適用しても有効であるこ

分布を示す図で、第4図回及び心は各々本発明に係るガラス微粒子体の製法の具体例を説明する図である。

1 は Si\_O。を主成分とするガラス母材、 2 は回転及び上下動可能な軸、 3 は把気炉、 4 は距熱体、 6 はガス導入口、 15は本発明に係る炉心質、 25は石英製の炉心質、 41はガラス微粒子体、 42は回転する軸又は中心部材、 43はパーナー、 44は酸水素炎を表す。

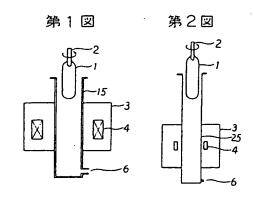
代理人 内 旧 明 代理人 获 原 亮 一 代则人 安 沔 四 夫 '代理人 平 石 利 子 とは、勿論であまた、本発明の効果は、本発明に係る炉心質のSi C 表面を放化させた状態で使用しても損なわれるものではない。

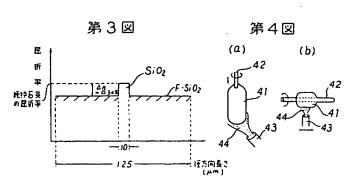
#### (発明の効果)

以上の説明及び実施例の結果から明らかなように、本発明の光ファイバ川ガラス母材の製造方法は、那素添加処理用高温炉炉心管としてSICをコーティングした高純度カーボン炉心管を開いて行なうことによってが出来の石石川である炉心管の野命もほく、しかも、高温炉としてボンジを切らでで、はSIC製)の寿命は顕著に及くなり、生産と明りないという。光ファイバ用ガラスの伝統できる産業上有利な方法である。

### 4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の実施態機を説明する段略図、 第2 図は従来法を説明する股略図、第3 図は本発明の実施例で作製した光ファイバ用ガラス母材から得たシングルモードファイバのの構造と屈折率





第1頁の続き

@発明者 京藤

倫 久

神奈川県横浜市栄区田谷町 1 番地 住友電気工業株式会社

横浜製作所内